Презентація Дениска Олександра

31.05.2020

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" група ДП-82 студент ІІ курсу Факультету Електроніки

2) Опишіть міждисциплінарний

(мультифізичний) характер функціонування мікромеханічних пристроїв. Запишіть відповідні фізичні величини в рамках уявлень про

електричні, гідравлічні та теплові аналогії.

MEMC

Мікроелектромеханічні системи, MEMC (англ. MEMS) технології і пристрої, що поєднують в собі мікроелектронні і мікромеханічні компоненти. МЕМС-пристрої зазвичай виготовляють на кремнієвій підкладці за допомогою технології мікрообробки, аналогічно технології виготовлення однокристальних інтегральних мікросхем. Типові розміри мікромеханічних елементів лежать в діапазоні від 1 мікрометра до 100 мікрометрів, тоді як розміри кристала МЕМС мікросхеми мають розміри від 20 мікрометрів до одного міліметра.

Застосування

В даний час MEMC технології вже застосовуються для виготовлення різних мікросхем. Так, MEMC-осцилятори в деяких застосуваннях замінюють кварцові генератори. МЕМС технології застосовуються для створення різноманітних мініатюрних датчиків, таких як акселерометри, датчики кутових швидкостей, гіроскопи, магнітометричні датчики, барометричні датчики, аналізатори середовища (наприклад для оперативного аналізу крові).

Виготовлення з кремнію та полімеру

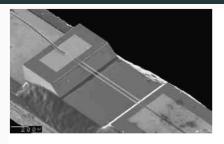
- МЕМС пристрої можуть бути зроблені з полімерів за допомогою таких процесів, як литтєве формування, штампування або стереолітографія; вони особливо добре підходять для застосування при виготовленні мікрофлюїдних пристроїв, таких, як одноразові картриджі аналізу крові.
- Кремній має значні переваги перед іншими матеріалами завдяки своїм фізичним властивостям. Монокристал кремнію майже ідеально підкоряється закону Гука. Це означає, що при деформації він не схильний гістерезису і, отже, енергія деформації практично не розсіюється.
 Основні методи отримання всіх МЕМС-пристроїв на основі кремнію: осадження шарів матеріалу, структурування цих шарів за допомогою фотолітографії і травлення для створення необхідної форми.

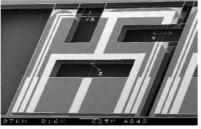
12) Мікромеханічні первинні перетворювачі температури на основі р-п переходу. Запишіть вольт-амперну характеристику р-п переходу та отримайте з неї залежність напруги від температури при заданому струмі. Наведіть ескіз такого первинного перетворювача.

Перетворювачі температури на основі р-п переходу

У термосенсорах, що випускаються фірмою Analog Devices, які виконані за інтегральною технологією, як термочутливий сенсор використовується інтегральна мостова диференціальна схема. Кремнієві транзистори, що працюють у нижніх плечах моста, є термочутливими елементами (струм колекторного p-n переходу залежить від температури). Якщо зазначені транзистори працюють у режимі постіиного відношення колекторних струмів r, то різниця напруг їхніх емітерно-базових переходів буде визначатися співвідношенням $rac{kT}{q}$, де k - постіина Больцмана, q - заряд електрона. Крім того, величина r, обумовлена опорами в ланцюгах емітерів термочутливих транзисторів, також постіина, а різниця напруг емітерно-базових переходів буде пропорційна температурі середовища Т, у якій працюють транзистори.

Перетворювачі температури

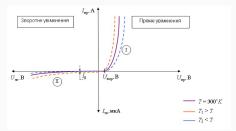




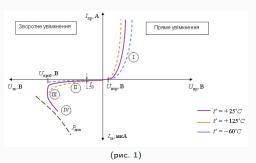
Терморезисторні первинні перетворювачі Microflown Technologies

Для виміру температури, поряд з напівпровідниковими сенсорами, що використовують температурні властивості p-n переходів застосовують термістори, що виготовлені з окисних напівпровідників. Вони забезпечують вимір у широкому діапазоні температур від -80 до 3000°C і мають високии від'ємнии температурнии коефіцієнт опору до $-\frac{5\%}{\circ \text{C}}$.

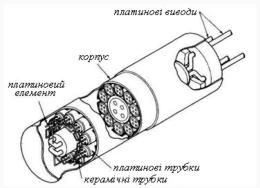
ВАХ для р-п переходу



При аналізі реальних процесів в електронно-дірковому переході потрібно використовувати вольт-амперну характеристику (рис. 1)

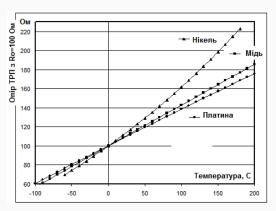


Конструкція об'ємного платинового терморезисторного перетворювача



Конструкція об'ємного ТРПП (терморезисторнии первиннии перетворювач) традиціино складається з ТЧЕ (термочутливии елемент), захисноі арматури і внутрішніх з'єднувальних провідників, комутованих за двох-, трьох- або чотирьох-провідною схемою

Дротяний терморезисторний перетворювач



Залежність електричного опору дротяних терморезисторних перетворювачів від температури для платини міді та нікелю при $\mathrm{R}_0=100~\mathrm{Om}$

22) Наведіть приклади мостів Уітстона (резисторних вимірювальних схем), запишіть їх характеристики перетворення (залежність напруги у вимірювальній діагоналі від зміни номіналів резисторів).

Вимірювальний міст (міст Уітстона)

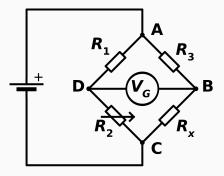


Рис: схема моста Уитстона

Міст Уитстона по суті універсальний, і застосується не лише для вимірювань опорів резисторів, але і для знаходження найрізноманітніших неелектричних параметрів, досить лише щоб сам датчик неелектричної величини був резистивним.

Застосування моста Уітстона



Рис: датчики механічної напруги

Сучасні вимірювальні прилади на базі моста Уитстона зазвичай знімають показання з моста через аналого-цифровий перетворювач, підключений до цифрового обчислювальному пристрою, такого як мікроконтролер з вшитой програмою, яка здійснює линеаризацию (заміна нелінійних даних наближеними лінійними), масштабування і перетворення отриманих даних в чисельне значення вимірюваної неелектричної величини у відповідних одиницях виміру, а також корекцію похибок і висновок в читається цифровому вигляді.

Застосування моста Уітстона

Витяг з Вікіпедії

Тензодатчики тензорезисторы применяются в:

- электронных весах;
- динамометрах
- измерителях давления (манометрах);
- измерителях крутящего момента на валах (торсиометрах);
- измерителях деформации деталей под воздействием механической нагрузки и др.

При этом тензорезисторы, наклеенные на упругие деформируемые детали включаются в плечи моста, а полезным сигналом является напряжение диагонали моста между точками D и B (см. рисунок).

Если выполняется соотношение:

$$R_1/R_2 = R_3/R_x$$

то независимо от напряжения на диагонали моста между точками ${f A}$ и ${f C}$ (напряжения) между точками ${f D}$ и ${f B}$ (U_{DB})) будет равно нулю:

$$U_{DB} = 0.$$

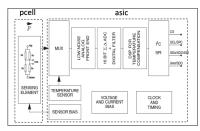
Но если $R_1/R_2 \neq R_3/R_x$, то на диагонали появится ненулевое напряжение («разбаланс» моста), однозначно связанное с изменением сопротивления тенворезистора, и, соответственно, с величнной деформации, упругого элемента, при измерении разбаланся моста измеряют деформацию, а так как деформация связана, например, в случае весов, с весом взвешиваемого тела, то и в результате измеряют его вес.

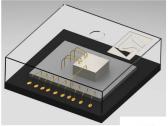
Для измерения знакопеременных деформаций помимо тензодатчиков часто используют пьезоэлектрические датчики. Последние в этих приложениях вытеснили тензодатчики благодаря лучшим техническим и эксплуатационным характеристикам. Недостатком пьезодатчиков является непригодность их для измерения медленных или статических деформаций. 30) Назвіть області, на Ваш погляд, найбільш ефективного застосування сучасних мікроелектромеханічних систем (МЕМС) або приклади, на Ваш погляд, найбільш вдалих і перспективних комерційно доступних МЕМС у масовому виробництві.

МЕМС датчик тиску

LPS331AP 260 – 1260 мБар барометр

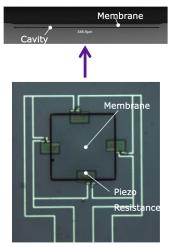
LPS331AP	
Размеры	3x3x1
Диапазон измерений	260-1260 mbar
Сверхдавление	> 20 Fap
Разрешение АЦП	24 бит
Потребление	5.5мA (.16мБар разреш) 45 мкА (выс разреш) @ 1Гц ODR 5мкА (Low Power)
Шум	0.020 мБар (rms) *
Относительная точность (0÷65°C)	Линейная: ± 2 мБар (встроенная) Квадратическая: ± 1 мБар (внешнее sw)
Максимальная ODR	High resolution режим: От 1 до 25Гц 1 разовая (макс время преобразования = 45мсек)
Цифровые параметры	
Компенсация	Линейная встроенная Квадратичная — внешняя программа
Менеджмент	Атоноль Калибровка за 1 шаг Выделенный регистр





МЕМС датчик тиску

LPS331AP под микроскопом

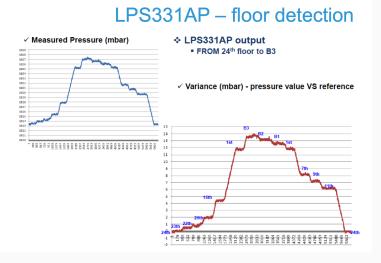




ASIC c I2C/SPI интерфейсом



Приклад: сенсор оснований на роботі цього датчика



На графіку зображено спрацьовування сенсора на вагу яку на нього прикладають (сенсор встановлений під підлогу)